Лазерная интерференционная холоэллипсометрия *in situ* с нормальным и брюстеровским отражениями света

© М. Али, Ю.Ю. Качурин, А.П. Кирьянов

МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, 105005, Россия

Рассмотрена холоэллипсометрия in situ с использованием лазерного интерференционного холоэллипсометра с бинарной модуляцией поляризации и нормальным и брюстеровским отражениями поляризованного света от одноосного двумерного кристалла, размещенного в плече интерферометра Майкельсона, который служит технической основой устройства.

Ключевые слова: эллипсометрия, интерферометр Майкельсона, бинарная модуляция поляризации, одноосный двумерный кристалл.

Эллипсометрия — перспективный метод реализации мониторинга двумерных кристаллов [1] при их синтезе и обработке в интересах создания материалов с необходимыми для практических целей свойствами. Благодаря контролю *in situ* квантового копирования циклов осаждения слоев атомов удается обеспечить высокую точность и эффективность производства [2]. Физической основой мониторинга является исследование изменения состояния поляризации отраженного от кристалла светового потока при каждом цикле осаждения слоев.

Изменение состояния поляризации описывается относительным комплексным амплитудным коэффициентом отражения ρ^* , равным отношению комплексных амплитудных коэффициентов отражения r_p^* и r_s^* для составляющих потока излучения с линейными *p*- и *s*-поляризациями [3]:

$$\rho^* = \frac{r_p^*}{r_s^*} = \frac{r_p}{r_s} \exp\left\{i\left(\delta_p - \delta_s\right)\right\} = \operatorname{tg} \Psi \exp\left\{i\,\Delta\right\},\,$$

где $r_p^* = r_p \exp\{i\delta_p\}$; $r_s^* = r_s \exp\{i\delta_s\}$; r_p , r_s — модули; δ_p , δ_s — аргументы коэффициентов r_p^* и r_s^* [3].

Соотношения

$$tg \Psi = \frac{r_p}{r_s};$$

$$\Delta = \delta_p - \delta_s$$
(1)

являются основными эллипсометрическими параметрами образца [3]. Методы двухпараметричности эллипсометрии (1) применяют только для контроля прозрачных изотропных образцов, определяя всего два его параметра: как правило, толщину и показатель преломления.

Для определения бо́льшего количества параметров служат методы холоэллипсометрии. С их помощью измеряют в режиме *in situ* основные эллипсометрические параметры при различных углах падения одновременно, что позволяет контролировать более сложные объекты, например двумерные кристаллы [4].

Функциональная схема лазерного интерференционного холоэллипсометра *in situ* приведена на рис. 1. Оптическая схема представленного прибора основана на интерферометре Майкельсона, в котором используется нормальное и брюстеровское падение света на образец *S*, помещенный в так называемое рабочее плечо интерферометра.



Рис. 1. Схема лазерного интерференционного холоэллипсометра in situ

Источник излучения — лазер L создает поток линейно поляризованного света, который через светоделители BS1 и BS2 попадает в интерферометрическую часть холоэллипсометра, состоящую из светоделителя BS3, зеркал M2, M3, M4 и образца S. Поток света, отраженный светоделителем BS3, нормально падает на зеркало M2 и отражается им, формируя опорный поток света. Излучение, прошедшее через светоделитель BS3, попадает в рабочую ветвь интерферометра, испытывая нормальное отражение от образца S. Кроме того, за счет

отражения светоделителем BS2 и зеркалами M1, M3 и M4 формируется второй рабочий поток света, падающий на образец S под углом Брюстера. Благодаря нормальному падению света на зеркало M4 обеспечивается его реверс. При нормальном падении света зеркала M2 и M4 работают как идеальные изотропные отражатели, не изменяющие поляризацию падающего на них света.

Потоки света из рабочей и опорной ветвей холоэллипсометра соединяются в светоделителе BS3 и попадают в канал регистрации, которую осуществляют поляризационным светоделителем PBS и четырьмя фотоприемниками D11, D12 и D21, D22. Светоделитель PBS служит для разделения ортогональных составляющих, поляризованных в плоскости падения на светоделительную грань светоделителя BS3 и перпендикулярно ей.

Фотоприемники D11, D12, D21, D22 преобразуют поступающее на них излучение в электрические сигналы, которые подвергаются обработке (усилению, синхродетектированию, оцифровке и т. п.) в блоке обработки и отображения информации PC.

Получаемые с выходов фотоприемников D11, D12, D21, D22 электрические сигналы $I_{uv}(\Delta S)$ (u, v = 1, 2) являются, в общем случае, функциями оптической разности хода ΔS в опорной и рабочей ветвях интерферометрической части холоэллипсометра. В зависимости от времени *t* оптическую разность хода ΔS можно представить суммой двух слагаемых — фиксированной Δ_{const} и переменной Δ_{var} :

$$\Delta S = \Delta_{\text{const}} + \Delta_{\text{var}} = \Delta_0 + \delta \Delta_m \sin(2\pi\Omega t), \qquad (2)$$

где $\delta \Delta_m$ — амплитуда; Ω — частота модуляции.

Таким образом, переменная составляющая определяет глубину и скорость фазовой модуляции.

Изменение оптической разности хода ΔS в интерферометрической части холоэллипсометра выполняют возвратно-поступательным перемещением зеркала M2 рабочей ветви за счет линейного актуатора LA, управляющее напряжение для которого формируется в блоке обработки и отображения информации PC.

Влияние флуктуаций мощности излучения лазера ослабляют тем, что сигналы с фотоприемников D11, D12, D21, D22 нормируют сигналом с фотоприемника D, который регистрирует излучение, отраженное от BS1.

Развиваемый в работе метод базируется на использовании формального аппарата векторов и матриц Джонса [3], позволяющего рассчитать комплексную амплитуду *Е* электрического вектора на выходе оптической системы на основе известной информации о комплексной амплитуде электрического вектора волны на входе оптической системы и поляризационных свойствах всех отдельных оптических элементов на пути ее распространения.

Зададим систему координат, направив ось z по направлению падающего луча, ось x — в плоскости падения луча на светоделительную грань светоделителя BS, ось y — перпендикулярно плоскости падения так, что оси координат образуют правую тройку векторов.

Пусть E_{ip} и E_{is} — составляющие вектора E_i в плоскости падения (*p*-) на светоделительную грань светоделителя BS3 и перпендикулярно ей (*s*-). Тогда вектор Джонса потока света на входе интерферометрической части имеет вид

$$E_i = \begin{bmatrix} E_{ip} \\ E_{is} \end{bmatrix}.$$

Светоделители BS1 и BS2, зеркало M1 расположены до интерферометрической части холоэллипсометра и их поляризационные свойства можно не учитывать.

Поляризационное действие светоделителя BS3 связано с анизотропией амплитудных коэффициентов отражения r_p^* , r_s^* и пропускания t_p^* , t_s^* светоделительного покрытия для компонент потока света с линейными *p*- и *s*-поляризациями. В общем случае коэффициенты отражения и пропускания имеют комплексный вид:

$$r_p^* = r_p \exp\{i \phi_{rp}\}; \qquad r_s^* = r_s \exp\{i \phi_{rs}\};$$
$$t_p^* = t_p \exp\{i \phi_{tp}\}; \qquad t_s^* = t_s \exp\{i \phi_{ts}\}.$$

Образец представляет собой одноосный двумерный кристалл, оптическая ось ζ которого параллельна границе раздела (рис. 2). При входе в среду такого кристалла нормально падающая световая волна разделяется на две линейно поляризованные волны с ортогональными поляризациями — обыкновенную и необыкновенную. Они распространяются в одном и том же направлении, но с различными ско-





k — волновой вектор падающей волны ростями, зависящими от показателей преломления n_o и n_e .

Поляризационные свойства образца будем описывать комплексными амплитудными коэффициентами r_{ζ}^* и r_{η}^* отражения, связанными с компонентами потока света, которые поляризованы соответственно вдоль и поперек оптической оси ζ кристалла:

$$r_{\zeta}^* = r_{\zeta} \exp\left\{i \, \varphi_{\zeta}\right\}; \qquad r_{\eta}^* = r_{\eta} \exp\left\{i \, \varphi_{\eta}\right\}.$$

Они представляют собой функции соответственно обыкновенного n_o и необыкновенного n_e показателей преломления и толщины dобразца, а образец действует как низкодобротный интерферометр Фабри — Перо.

Пусть оптическая ось кристалла ζ составляет угол α с направлением *p*-поляризации потока света на светоделителе BS3 (см. рис. 2), тогда комплексные амплитуды электрических векторов из опорной E_1 и рабочей E_2 ветвей интерферометрической части холоэллипсометра принимают вид

$$E_{1} = \begin{bmatrix} E_{1p} \\ E_{1s} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} E_{ip}t_{p}^{*}r_{p}^{*} \\ E_{is}t_{s}^{*}r_{s}^{*} \end{bmatrix};$$

$$E_{2} = \begin{bmatrix} E_{2p} \\ E_{2s} \end{bmatrix} =$$
(3)

$$= \begin{bmatrix} E_{ip} r_p^* t_p^* \left(r_{\zeta}^* \cos^2 \alpha + r_{\eta}^* \sin^2 \alpha \right) + E_{is} r_p^* t_s^* \left(r_{\zeta}^* - r_{\eta}^* \right) \sin \alpha \cos \alpha \\ E_{is} r_s^* t_s^* \left(r_{\zeta}^* \sin^2 \alpha + r_{\eta}^* \cos^2 \alpha \right) + E_{ip} r_s^* t_p^* \left(r_{\zeta}^* - r_{\eta}^* \right) \sin \alpha \cos \alpha \end{bmatrix}.$$
 (4)

Комплексная амплитуда суммарной волны после светоделителя BS3 равна сумме комплексных амплитуд из опорной E_1 и рабочей E_2 ветвей:

$$E_{\Sigma} = E_1 + E_2 = \begin{bmatrix} E_{\Sigma p} \\ E_{\Sigma s} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} E_{1p} \exp(i\varphi_1) + E_{2p} \exp(i\varphi_2) \\ E_{1s} \exp(i\varphi_1) + E_{2s} \exp(i\varphi_2) \end{bmatrix}, \quad (5)$$

где φ₁ и φ₂ — набеги фаз волн при их распространении в опорной и рабочей ветвях интерферометрической части.

Регистрируемые фотоприемниками D11 и D12 интенсивности связаны с комплексными амплитудами (5) выражениями

$$I_{\Sigma p} = E_{\Sigma p} E_{\Sigma p}^* = I_p^{\phi \circ \mathsf{H}} + \Delta I_p \left(\Delta \varphi \right); \tag{6}$$

$$I_{\Sigma s} = E_{\Sigma s} E_{\Sigma s}^* = I_s^{\Phi \circ \mathsf{H}} + \Delta I_s \left(\Delta \varphi \right) \tag{7}$$

и представляют собой функцию разности фаз $\Delta \phi = \phi_1 - \phi_2$, которая связана с оптической разностью хода (2) соотношением

$$\Delta \varphi = \frac{2\pi}{\lambda} \Delta S = \frac{2\pi}{\lambda} (\Delta_0 + \Delta_{\text{var}}) = \Delta \varphi_0 + \Delta \varphi_m \sin(2\pi \Omega t).$$
 (8)

Подставляя выражения (2)–(5) в соотношения (6) и (7), получаем переменные составляющие интенсивности $\Delta I_p(\Delta \phi)$ и $\Delta I_s(\Delta \phi)$ на фотоприемниках D11 и D12:

$$\Delta I_p \left(\Delta \varphi \right) = 2 \left(E_{ip}^2 t_p^2 r_p^2 \right) G_p; \tag{9}$$

$$\Delta I_s \left(\Delta \varphi \right) = 2 \left(E_{is}^2 t_s^2 r_s^2 \right) G_s, \tag{10}$$

где

$$G_{p} = r_{\zeta} \cos^{2} \alpha \cos(\Delta \varphi - \varphi_{\zeta}) + r_{\eta} \sin^{2} \alpha (\Delta \varphi - \varphi_{\eta}) + + (q/2) \sin 2\alpha \Big[r_{\zeta} \cos(\Delta \varphi - \varphi_{\zeta} + \Delta \varphi_{ps}) - r_{\eta} \cos(\Delta \varphi - \varphi_{\eta} + \Delta \varphi_{ps}) \Big];$$

$$G_{s} = r_{\zeta} \sin^{2} \alpha \cos(\Delta \varphi - \varphi_{\zeta}) + r_{\eta} \cos^{2} \alpha (\Delta \varphi - \varphi_{\eta}) + + (1/2q) \sin 2\alpha \Big[r_{\zeta} \cos(\Delta \varphi - \varphi_{\zeta} + \Delta \varphi_{ps}) - r_{\eta} \cos(\Delta \varphi - \varphi_{\eta} + \Delta \varphi_{ps}) \Big];$$

$$q = \frac{E_{is} t_{s}}{E_{ip} t_{p}}; \quad \Delta \varphi_{ps} = \varphi_{tp} - \varphi_{ts}.$$

Аналогично можно получить выражения для переменных составляющих интенсивности $\Delta I_p^{3\text{T}}(\Delta \varphi)$ и $\Delta I_s^{3\text{T}}(\Delta \varphi)$ в случае нормального отражения излучения эталоном, установленным на месте образца *S* в рабочей ветви интерферометра:

$$\Delta I_p^{\rm yr} \left(\Delta \varphi \right) = 2E_p^2 t_p^2 r_p^2 \cos \Delta \varphi; \tag{11}$$

$$\Delta I_s^{\rm yr} \left(\Delta \varphi \right) = 2E_s^2 t_s^2 r_s^2 \cos \Delta \varphi. \tag{12}$$

Зависимости (9) и (10) для образца *S* и (11) и (12) для эталона нормируют, деля их на интенсивность I_0 излучения на входе холоэллипсометра, и приводят к так называемым нормированным сигналам $\Delta i_p (\Delta \varphi), \ \Delta i_s (\Delta \varphi), \ \Delta i_p^{\text{эт}} (\Delta \varphi), \ \Delta i_s^{\text{эт}} (\Delta \varphi)$ вида

$$\Delta i_P \left(\Delta \varphi \right) = \frac{\Delta I_P \left(\Delta \varphi \right)}{I_0}; \quad \Delta i_s \left(\Delta \varphi \right) = \frac{\Delta I_s \left(\Delta \varphi \right)}{I_0}; \quad (13)$$

$$\Delta i_p^{\text{\tiny 3T}} \left(\Delta \varphi \right) = \frac{\Delta I_p^{\text{\tiny 3T}} \left(\Delta \varphi \right)}{I_0}; \qquad \Delta i_s^{\text{\tiny 3T}} \left(\Delta \varphi \right) = \frac{\Delta I_s^{\text{\tiny 3T}} \left(\Delta \varphi \right)}{I_0}. \tag{14}$$

Деление нормированных сигналов $\Delta i_{(p,s)}(\Delta \phi)$ (13) для образца *S* на соответствующие амплитуды нормированных сигналов $\Delta i_{(p,s)}^{\text{эт}}(\Delta \phi)$

(14) для эталона позволяет получить универсальные соотношения для приведенных нормированных сигналов от образца *S* в виде

$$\Delta i_{p}^{\mathrm{np}} (\Delta \varphi) = \left[r_{\zeta} \cos^{2} \alpha \cos \left(\Delta \varphi - \varphi_{\zeta} \right) + r_{\eta} \sin^{2} \alpha \left(\Delta \varphi - \varphi_{\eta} \right) \right] + \left(q/2 \right) \sin 2\alpha \left[r_{\zeta} \cos \left(\Delta \varphi - \varphi_{\zeta} + \Delta \varphi_{ps} \right) - r_{\eta} \cos \left(\Delta \varphi - \varphi_{\eta} + \Delta \varphi_{ps} \right) \right]; \quad (15)$$
$$\Delta i_{s}^{\mathrm{np}} (\Delta \varphi_{t}) = \left[r_{\zeta} \sin^{2} \alpha \cos \left(\Delta \varphi - \varphi_{\zeta} \right) + r_{\eta} \cos^{2} \alpha \left(\Delta \varphi - \varphi_{\eta} \right) \right] + \left(1/2q \right) \sin 2\alpha \left[r_{\zeta} \cos \left(\Delta \varphi - \varphi_{\zeta} - \Delta \varphi_{ps} \right) - r_{\eta} \cos \left(\Delta \varphi - \varphi_{\eta} - \Delta \varphi_{ps} \right) \right]. \quad (16)$$

Сумма $\Delta i^{np}(\Delta \varphi) = \Delta i_p^{np}(\Delta \varphi) + \Delta i_s^{np}(\Delta \varphi)$ приведенных нормированных сигналов для *p*- и *s*-поляризаций (15) и (16) есть линейная функция аргумента sin 2 α :

$$\Delta i^{\rm np} \left(\Delta \phi \right) = A + B \sin 2\alpha, \tag{17}$$

где *А* и *В* — коэффициенты пропорциональности, зависящие от $\Delta \phi$.

Производная от выражения (17) по азимуту α позволяет найти положение его экстремума $\alpha_{3\kappa c}$ и, следовательно, нулевого азимута ($\alpha = 0$). Выражения (15) и (16) при совмещении направлений оптической оси ζ двумерного кристалла и собственной линейной *p*-поляризации светоделителя BS3 (при азимуте $\alpha = 0$) существенно упрощаются:

$$\Delta i_{(p,s)}^{\rm np} \left(\Delta \varphi \right) = r_{(\zeta,\eta)} \cos \left[\Delta \varphi - \varphi_{(\zeta,\eta)} \right]. \tag{18}$$

Фазовая модуляция интенсивности излучения (8) на частоте Ω в опорном плече интерферометра (см. рис. 1) трансформирует соотношения (18) к виду

$$\Delta i^{\rm np}_{(p,s)}\left(\Delta \varphi_0\right) = r_{(\zeta,\eta)} \cos\left[\Delta \varphi_0 - \varphi_{(\zeta,\eta)}\right]. \tag{19}$$

Синусное S^{F} и косинусное C^{F} фурье-преобразования приведенных нормированных сигналов $\Delta i (\Delta \varphi_{0})$ (19) дают искомые S^{F} - и C^{F} -фурье-образы полного комплексного фурье-преобразования [5]:

$$S^{F}\left[\Delta i_{(p,s)}^{\mathrm{np}}\left(\Delta \varphi_{0}\right)\right] = r_{(\zeta,\eta)} \cos \varphi_{(\zeta,\eta)}; \qquad (20)$$

$$C^{F}\left[\Delta i^{\mathrm{np}}_{(p,s)}\left(\Delta \varphi_{0}\right)\right] = r_{(\zeta,\eta)}\sin \varphi_{(\zeta,\eta)}.$$
(21)

Фурье-образы (20) и (21), получаемые в результате математической обработки экспериментальных данных при наличии фазовой модуляции (8), позволяют найти как модули $r_{(\zeta,\eta)}$, так и значения tg x по аргументу $x = \varphi_{(\zeta,\eta)}$ комплексных амплитудных коэффициентов отражения $r_{(\zeta,\eta)}^*$ при нормальном отражении потока света образцом одноосного двумерного кристалла:

$$r_{(\zeta,\eta)} = \left[\left(S^{F} \left[\Delta i_{(p,s)}^{np} \left(\Delta \phi_{0} \right) \right] \right)^{2} + \left(C^{F} \left[\Delta i_{(p,s)}^{np} \left(\Delta \phi_{0} \right) \right] \right)^{2} \right]^{1/2};$$

$$tg \phi_{(\zeta,\eta)} = \frac{C^{F} \left[\Delta i_{(p,s)}^{np} \left(\Delta \phi_{0} \right) \right]}{S^{F} \left[\Delta i_{(p,s)}^{np} \left(\Delta \phi_{0} \right) \right]}.$$
(22)

. ...

При параллельном использовании с нормальным отражением брюстеровского отражения составляющих лазерного излучения можно вдвое расширить набор экспериментально определяемых *in situ* холоэллипсометрических параметров оптически одноосных двумерных кристаллов.

Сонаправленность оптической оси ζ двумерного кристалла и линейной *p*-поляризации потока света на светоделителе BS3 позволяет практически аналогично воспользоваться предшествующими результатами и для наклонного падения света на образец, в частности под углом Брюстера $\Theta_{\rm Бp}$. При этом изменения *p*- и *s*-составляющих электрического вектора, падающего на образец *S*, коррелирующими с линейными ζ - и η -поляризациями необыкновенной и обыкновенной световой волны в среде оптически одноосного двумерного кристалла, описываются формулами Френеля для комплексных амплитудных коэффициентов отражения $r_{(p,s)\rm Бp}^*$ в виде [3, 4]

$$r_{p.\mathrm{bp}}^{*} = \frac{\mathrm{tg}(\Theta_{\mathrm{bp}} - \Theta_{1})}{\mathrm{tg}(\Theta_{\mathrm{bp}} - \Theta_{1})};$$

$$r_{s.\mathrm{bp}}^{*} = -\frac{\mathrm{sin}(\Theta_{\mathrm{bp}} - \Theta_{1})}{\mathrm{sin}(\Theta_{\mathrm{bp}} - \Theta_{1})},$$
(23)

где $\Theta_{\rm Ep}$ и Θ_1 — углы падения и преломления на границе раздела вакуумной среды и среды образца *S*, причем эти углы связаны соотношением закона преломления Снеллиуса:

$$\sin\Theta_{\rm Ep} = n_1^* \sin\Theta_1; \tag{24}$$

угол падения $\Theta_{\text{Бр}}$ задан законом Брюстера:

$$tg\Theta_{\rm Ep} = n_1, \tag{25}$$

где n_1 — действительная часть комплексного показателя преломления n_1^* среды образца *S* оптически одноосного кристалла,

$$n_1^* = n_1 + i\chi_1.$$
 (26)

Здесь χ_1 — мнимая часть комплексного показателя преломления n_1^* .

Следует учитывать, что n_1^* зависит от ориентации оптической оси ζ двумерного кристалла относительно направления линейной *p*-поляризации падающего потока света на образец *S*, определяемой углом α . При азимуте $\alpha = 0$ или $\alpha = 90^\circ$ значение n_1^* равно комплексному показателю преломления n_e^* или n_o^* соответственно необыкновенной или обыкновенной световой волны, распространяющейся в среде оптически одноосного кристалла.

Используя формулы Френеля (23) для амплитудных комплексных коэффициентов отражения с учетом азимута $\alpha = 0$, получаем амплитудные коэффициенты отражения $r_{p.e}^*$ и $r_{s.o}^*$ для необыкновенной и обыкновенной световых волн в оптически одноосной кристаллической среде слоя [3, 4]:

$$r_{p,e}^{*} = i \chi_{1p} \frac{n_{e}^{2} - 1}{2n_{e}^{3}};$$

$$r_{s,o}^{*} = \frac{n_{o}^{2} + 1}{n_{o}^{2} - 1};$$

$$\delta \Delta_{e,o} = \frac{2\pi}{\lambda} \Delta n_{e,o} d.$$
(27)

Выражения (27) получены при учете известных из опыта оценок для физических характеристик среды в виде неравенств вида

$$\chi_{1(e,o)} \ll n_{1(e,o)};$$

 $\Delta n_1 = n_{1e} - n_{1o} \ll n_{1(e,o)}.$

Таким образом, имеется непосредственная возможность измерять в реальном времени (*in situ*) не только показатели преломления n_e и n_o необыкновенной и обыкновенной световых волн в оптически одноосном кристаллическом образовании, но и находить на основе получаемого двулучепреломления Δn толщину d такого кристалла, а также изучать в режиме *in situ* явление линейного дихроизма и связанных с ним процессов релаксации измерением мнимой части χ_{1p} комплексного показателя преломления n_p^* для компоненты потока света с линейной *p*-поляризацией.

ЛИТЕРАТУРА

- [1] Langereis E., Heil S.B.S., Knoops H.C.M., Keuning W., van de Sandem M.C.M., Kessels W.M.M. In situ spectroscopic ellipsometry as a versatile tool for studying atomic layer deposition. J. Phys. D: Appl. Phys., 2009, vol. 42, 073001.
- [2] Конотопов М.В., Тебекин А.В. Концепция стратегии развития производственных технологий. Инновации и инвестиции, 2007, № 1 (9), с. 2–15.
- [3] Аззам Р., Башара Н. Эллипсометрия и поляризованный свет. Москва, Мир, 1981, 584 с.
- [4] Кирьянов А.П. Голоэллипсометрия in situ: основы и применения. Москва, МГУДТ, 2003, 220 с.
- [5] Харкевич А.А. Спектры и анализ. Москва, ГИТЛ, 1975.

Статья поступила в редакцию 24.06.2013

Ссылку на эту статью просим оформлять следующим образом:

Али М., Качурин Ю.Ю., Кирьянов А.П. Лазерная интерференционная холоэллипсометрия *in situ* с нормальным и брюстеровским отражениями света. Инженерный журнал: наука и инновации, 2013, вып. 7.

URL: http://engjournal.ru/catalog/pribor/optica/836.html

Али Мохаммед — аспирант кафедры «Оптико-электронные приборы научных исследований» МГТУ им. Н.Э. Баумана. Автор шести публикаций. Области научных интересов: прикладная оптика, оптико-электронные приборы.

Качурин Юрий Юрьевич — старший преподаватель кафедры «Оптико-электронные приборы научных исследований» МГТУ им. Н.Э. Баумана. Автор шести публикаций в области оптотехники. e-mail: caich@mail.ru

Кирьянов Анатолий Павлович — д-р физ.-мат. наук, ведущий научный сотрудник Научно-технологического центра уникального приборостроения Российской академии наук, профессор кафедры «Оптико-электронные приборы научных исследований» МГТУ им. Н.Э. Баумана. Автор 230 публикаций. Области научных интересов: физика и техника низких температур, сверхпроводимость и эффект Джозефсона, оптика, оптотехника, эллипсометрия, нанотехнология, квантовая лингвистика, экономика и управления инженерной деятельности.